BEST AVAILABLE COPY



KOREAN PATENT ABSTRACTS

(11)Publication

1020010067258 A

number:

(43)Date of publication of application:

12.07.2001

(21)Application number: 1020000057225

(22)Date of filing:

29.09.2000

(30)Priority:

30.09.1999 JP 1999

279874

(72)Inventor:

(71)Applicant:

SANYO ELECTRIC CO.,

KOMIYA NAOAKI SANO KEIICHI

(51)Int. CI

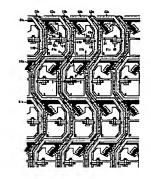
H05B 33/02

(54) THIN FILM TRANSISTOR AND DISPLAY

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide an EL display in which EL elements emit light at a specified brightness by keeping constant the potential at the gate electrode of a TFT for driving a self-light emitting element while suppressing the leakage current of a switching TFT and to provide a display in which display elements and wiring can be arranged at high density.

CONSTITUTION: Extending direction of a gate electrode 11 formed by projecting a part of a gate signal line 51a is inclined against the extending



direction of the gate signal line 51a. Since the joint to a channel 13c and the end of laser light in the long axis direction do not overlap when the active layer of a switching TFT 30 is converted into a p-Si film by irradiating an a-Si film with a linear laser light, a switching TFT 30 generating no leakage current can be obtained resulting a stabilized EL display.

© KIPO & JPO 2002

Legal Status

Date of final disposal of an application (20020628) Patent registration number (1003546430000) Date of registration (20020916)

与2001-0067258

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Ci.⁷ H058 **33/02** (11) 공개번호 특2001-0067258 (43) 공개일자 2001년07월12일

(21) 출원번호	18-2000-0057225
(22) 출원일자	2000년 09월29일
(30) 우선권주장	1999-279874 1999년09월30일 일본(JP)
(71) 출원인	산요 덴커 가부시키가이샤 다카노 야스아키
(?2) 발명자	일본 오사카후 모리구치시 게이한 혼도오리 2초메 5반 5고 고미애나오아까 일본기후갱오가까시미와쪼1847-1 사노게이미찌
(74) 대리인	일본기후깽만빠짜궁고도쪼니시노호80-1
<i>설사광구 : 있물</i>	장수길, 주성민

BN8T · XB

(54) 박막 트랜지스터 및 표시 장치

金哥

스위청용 TFT의 누설 전류를 억제하며 지발광 소자 구동용 TFT의 게이트 전국의 전위를 일정하게 유지함 으로써 EL 소자가 발광하는 휘도로 발광하는 EL 표시 정치를 제공합과 함께, 고밀도로 표시 화소 및 각 배선을 배치하는 것이 가능한 표시 장치를 제공한다.

게이트 신호선(51a)의 일부가 물출하여 이루어지는 게이트 전국(11)의 연장 방향이 그 게이트 신호선(51a)의 연장 방향에 대하여 경사진 형상으로 함으로써, 스위칭용 TFT(30)의 능동층을 a-Si막에 선형의 레이저광을 조사하여 p-Si 막으로 할 때, 채널(13c)과의 접합부와 레이저광의 장촉 방향의 단부와 중첩하 지 않기 때문에, 누설 전류가 발생하지 않는 스위칭용 TFT(30)를 얻을 수 있어, 안정된 표시의 EL 표시 장치를 얻을 수 있다.

Q#£

年1

412101

게이트 전국, 능동총, 소스 영역, 박막 트랜지스터, 용량 전국, 일렉트로 루미네센스 소자

BANK

丘면의 飞柱者 超增

도 1은 본 발명의 티 표시 장치의 평면도.

도 2의 (a)~(c)는 본 발명의 EL 표시 장치의 단면도.

도 3의 (a)~(c)은 TFT의 일부 확대도.

도 4는 종래의 EL 표시 장치의 평면도.

도 5의 (a)~(b)는 종래의 EL 표시 장치의 단면도.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

11, 41 : 게이트 전극 13, 43 : 능동층

13s, 43s : 소스 영역 13d, 43d : 드레인 영역 13c, 43c : 채널 영역 30 : 소위청용 TFT 40 : EL 소자 구동용 TFT 52a, 52b, 52c : 구동 신호선 53a, 53b; 53c : 구동 전원선

54: 유지 용량 전극선

55 : 용량 전국 60 : EL 소자

(61a, 61b, 61c : 양극 110 : 표시 영역

발명의 상지로 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술분이 및 그 분야의 증례기술

본 발명은 박막 트랜지스터 및 표시 장치에 관한 것으로, 특히 일렉트로 루미네센스 소자 및 박막 트랜지 스터를 포함한 일렉트로 루미네센스 표시 장치에 관한 것이다.

최근, 일렉트로 루미네센스(Electro Luminescence : 이하, 「EL」이라고 창한다) 소자를 이용한 표시 장 치가 CRTLL LCD 대신하는 표시 장치로서 주목받고 있으며, 예를 들면 그 EL 소자를 구동시키는 스위칭 소 자로서 박막 트랜지스터(Thin Film Transistor : 이하, 「TFT」라고 칭한다)를 포함한 표시 장치의 연구 개발도 진행되고 있다.

도 4에, 중래의 E. 표시 장치의 표시 화소 근방의 평면도를 나타내고, 도 5의 (a)에 도 4 중 A-A선에 따른 단면도를 나타낸다. 또한, 도 3의 (b)에 중 라의 IFT에 레이저광을 조사한 상태를 나타내고, 도 3의 (c)에 선형의 레이저광의 단촉 방향의 에너지 분포를 나타낸다.

도 4에 도시한 바와 같이, 행 방향(도 4의 좌우 방향)으로 복수 라인 연장한 게이트 신호선(51a, 51b)과, 열 방향(도 4의 상하 방향)으로 복수 라인 연장한 구동 신호선(53a, 53b)이 서로 교치하고 있고, 이들 양 신호선에 의해서 물러싸인 영역은 표시 화소 영역(110)으로, 그 각 표시 화소 영역(110)에는 EL 표시 소 자(60), 스위청용 TFT(30), 유지 용량 및 EL 소자 구동용 TFT(40)이 배치되어 있다.

게이트 신호선(51a, 51b)과 드레인 신호선(53a, 53b)으로 둘러싸이는 표시 화소 영역(110)의 EL 표시 소자(60), 스위칭용 TFT(30), 유지 용량 및 EL 소자 구동용 TFT(40)에 대하여 도 4 및 도 5의 (a)~(b)에 따라 설명한다.

스위칭용 TFT(30)는 게이트 신호선(51a)에 접속되어 있고 게이트 신호가 공급되는 게이트 전국(11)과, 구동 신호선(52a)에 접속되어 있으며 구동 신호가 공급되는 드레인 전국(16)과, EL 소자 구동용 TFT(40)의 게이트 전국(41)에 접속되어 있는 소스 전국(13s)으로 이루어진다. 절면성 기판(10) 상에 능동총인 다결정 실리콘막(이하, 「p-Si막」이라고 칭한다)을 형성하고, 그 위에 게이트 절면막(12)을 통하여 게이트 전국(11)이 형성되어 있다. 게이트 전국(11)은 게이트 신호선(51a)에 대하여 수직으로 2개 돌출한 형상으로, 소위 더블 게이트 구조이다.

또한, 게이트 신호선(51a)과 병행하게 유지 용량 전국선(54)이 배치되어 있다. 이 유지 용량 전국선(54)은 게이트 절면막(12)을 통하여 하층에 형성한 용량 전국(55) 간에서 전하를 축적하며 용량을 이루고 있다. 이 유지 용량은 소스(13s)의 일부를 연장하여 이루어지고 있으며 EL 소자 구동용 TFT(40)의 게이트 전국(41)에 인기되는 전압을 유지하기 위해서 설치되고 있다.

EL 소자 구동용 TFT(40)는 스위청용 TFT(30)의 소스 전극(13s)에 접속되어 있는 게이트 전극(41)과, EL 소자(60)의 양극(61)에 접속된 소스 전극(43s)과, EL 소자(60)에 공급되는 구동 전원선(53b)에 접속된 드 레인 전극(43d)으로 미루머진다.

또한, EL 소지(60)는 소스 전국(43s)에 접속된 양국(61)과, 공통 전국인 음국(67) 및 이 양국(61)과 음국 (67) 간에 끼워진 발광 소자총(66)으로 이루머진다.

게이트 신호선(51a)으로부터의 게이트 신호가 게이트 전극(11)에 인가되면 스위청용 TFT(30)가 온이된다. 그 때문에, 구동 신호선(52a)으로부터 구동 신호가 EL 소자 구동용 TFT(40)의 게이트 전극(41)에 공급되며, 그 게이트 전극(41)의 전위가 드레인 신호선(52a)의 전위와 동일 전위가 된다. 그리고 게이트 전극(41)에 공급된 전류치에 상당하는 전류가 구동 전원에 접속된 구동 전원선(53b)으로부터 EL 소자(60)에 공급된다. 이에 의하여 EL 소자(60)는 발광한다.

또, EL 소자(60)는 |TO(Indium Thin Oxide) 등의 투명 전국으로 이루어지는 양국(61), MTDATA[4, 4'-bis(3-methylphenylphenylamino)biphenyl]로 이루어지는 제1 홀 수송총(62), TPD[4, 4', 4'-tris(3-methylphenylphenylamino) triphenylamine]로 이루어지는 제2 홈 수송총(63), 퀴나크리돈(Quinacridone) 유도제를 포함하는 Bebq.(10-벤조 [h] 퀴놀리놀-베릴롭착체)로 이루어지는 발광총(64) 및 Bebq.로 이루어지는 전자 수송총(65)으로 이루어지는 발광 소자총(66), 불화리튬(LIF)과 알루미늄(AI)의 적총체 혹은 마그네슘 인듐 합금으로 이루어지는 음국(67)이 이 순서로 적층 형성된 구조이다.

또한 EL 소자는 양극에서 주입된 홀과, 음극으로부터 주입된 전자가 발광총의 내부에서 재결합하고, 발광 총을 형성하는 유기 분자를 여기하여 여기자가 생긴다. 이 여기자가 방사실활(放射失活)하는 과정에서 발광총으로부터 광이 방출되어, 이 광이 투명한 양극으로부터 투명 절연 기판을 통하여 외부로 방출되어 발광한다.

여기서, 종래의 TFT는 그 등통흡에 p-Si막을 이용하고 있다. 이 p-Si막은 기판(10) 상에 CVD법 등을 이용하며 비정질 실리콘막(미하: 「a-Si막」이라고 청한다)을 퇴적하고, 그 a-Si막에 선형의 레이저광을 조사하여 다결정화하여 형성한다. 그 후 게이트 절면막(12)을 통하여 게이트 전국(11)을 형성한다.

그 레이저광 조사는 도 3의 (b)에 도시한 비와 같이, 선형의 레이저광을 기관의 한병향으로부터 다른 방향으로 스폿 조사하면서 주사하여 조사된다. 도면 중에서는 점선의 레이저광을 조사한 후 우측으로 주사하여 일점쇄선으로 나타내는 다음의 스폿 조사를 행한다. 이 조사를 연속하여 한 방향으로부터 다른 방향으로 행한다. 이 레이저광 조사는 그 레이저광의 장축 방향이 도 4에 도시한 비와 같이 게이트 신호선에 대하여 수직인 방향이 되도록 하여 행한다.

그런데, 도 3의 (c)에 도시한 비와 같이 선형의 레이저꽝은 단촉 병향의 에너지 분포는 그 양단에 가까워 집에 따라서 중앙 부근에 비하여 완만하게 낮아지고 있다. 즉, 레이저광의 강도 분포는 균일하지 않다. 그 때문에, 도 3의 (b)와 같이 능동층과 그 후에 형성되는 게이트(11)와의 중첩부인 채널(13c)의 소스(13s)와의 접합부(도면 중점선원 B)가 에너지가 낮은 레이저광의 단부가 중첩하게 되면, 그 영역의 p~Si 막은 다른 레이저 에너지가 높은 영역에 비하여 결정화가 충분히 향해지지 않게 되며, 입자 지름이 작아지게 된다. 그 레이저가 낮은 영역에 제치 에너지가 높은 레이저를 조사하며 입자 지름을 크게 하는 것을 생각할 수 있지만, 그래도 입자 지름은 다른 영역과 동일하게는 되지 않는다. 또한, 다결정화는 a~Si 막에 레이저를 조사한 경우의 TFT 특성과, 한번 레이저를 a~Si막에 조사하여 재치 그 곳에 레이저를 조사한 경우의 TFT 특성과, 한번 레이저를 a~Si막에 조사하여 재치 그 곳에 레이저를 조사한 경우의 TFT 특성은 비정질 상태에서 레이저를 조사하여 한번에 다결정화하는 쪽이 특성이 양호하다. 그것은 특히 채널과의 접합부에서의 특성에 있어서 현저하다. 즉, 채널과의 접합부에서 게이트 전국에 인기되는 전압에 의한 전계 집중에 의해 낙성 전류가 발생하게 된다.

그런데, 증래의 EL 표시 장치는 도 3의 (b) 및 도 4에 도시한 바와 같이, 스위청용 IFT의 게이트 전국을 게이트 신호선에 대하여 수직으로 돌출시킨 형상이기 때문에, 그 게이트 전국과 교치하는 능동층인 p-Si막이 게이트 전국과 직교하고 있다.

그 때문에, a-SI막에 레이저광을 조시하여 다결정화하여 p-SI막으로 할 때, 채널과의 접합부에 선형의 레이저광의 에너지가 낮은 단부가 중첩 조사되게 된다. 그렇게 하면, 상술한 대로 TFI에 누설 전류가 발생하게 된다.

그렇게 하면, 스위청용 TFT(30)가 오프된 경우에도 EL 소자 구동용 TFT(40)의 게이트에 전압이 인가되게 되어 EL 소자 구동용 TFT(40)가 온하게 되어 EL 소자(60)가 항상 발광하게 되며 양호한 표시를 얻을 수 없게 된다고 하는 결점이 있었다.

또한, 공정 중대를 방지하기 위해서 동시에 동일한 저저항 재료로 구동 신호선 및 구동 전원선이 형성되 기 때문에 양 배선을 교차시킬 수 없다. 이 조건 하에서 배선 및 표시 화소를 고밀도로 배치하게 하기 위해서는 도 4에 도시하는 중래와 같이, 게이트 전극을 게이트 신호선에 대하여 수직으로, 또한 능동총을 그 게이트 전국에 대하여 수직으로 배치하면 표시 화소 전체의 면적이 커지게 되며 고밀도는 실현할 수 없다는 결점도 있었다.

발명이 이루고자 하는 기술적 **과제**

본 발명은 상기한 종래의 결점에 감안하며 이루어진 것으로, 스위청용 TFT의 누설 전류를 억제하며 자발 광 소자 구동용 TFT의 게이트 전국의 전위를 일정하게 유지합으로써 EL 소자가 발광하는 휘도로 발광하는 표시 장치를 제공합과 함께, 표시 화소를 고밀도로 배치한 표시 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.

본 발명의 TFT는 게이트 신호선으로부터 돌출하여 이루어지는 게이트 전국의 주된 연장 방향이 상기 게이트 신호선의 연장 방향에 대하여 경사져 있는 것이다.

또한, 상술한 TFT는 능동층을 이루는 반도체막이 상기 게이트 전국과 복수회 교치하고 있는 TFT이다.

또한, 본 발명의 표시 장치는 자발광 소자와, 상기 자발광 소자에 전류를 공급하는 타이밍을 제어하는 스 위청용 박막 트랜자스터와, 상기 소위청용 박막 트랜지스터에 게이트 신호를 공급하는 게이트 신호선을 포함한 표시 장치에 있어서, 상기 게이트 신호선으로부터 돌출하여 이루어지는 게이트 전국의 주된 연장 방향이 상기 게이트 신호선의 연장 방향에 대하여 경사져 있는 것이다.

또한, 상술한 표시 장치는 상기 표시 화소에 상기 지발광 소자에 전류를 공급하는 지발광 소자 구동용 박 막 트랜지스터를 더 포함한 표시 장치이다.

또한, 상기 스위칭용 박막 트런지스터에 구동 신호를 공급하는 구동 신호선과, 상기 구동 신호에 따라서 전류를 상기 자발광 소지에 공급하는 구동 전원선이 상기 각 표시 화소 간에 상기 게이트 신호선과 교차 하여 배치되어 있는 표시 장치이다.

또한, 복수의 표시 화소를 행 방향으로 배열한 표시 화소군을 복수 행 포함하고, 인접하는 행의 각 표시 화소가 소정 화소분 어긋나 배치된 표시 장치에 있어서, 상가 구동 신호선은 그 어긋남에 따라 사행(蛇行)으로 배치되며, 상기 사행 방향과 상기 게이트 전국의 주된 연장 방향이 대략 일치하고 있는 표시 장치이다.

또한, 상기 스위청용 박막 트랜지스터로부터 공급되는 신호를 유지하고, 상기 신호를 상기 자발광 소자 구동용 박막 트랜지스터에 공급하는 유지 용량을 상기 양 박막 트랜지스터 사이에 포함하는 표시 장치이 다.

또한, 상기 스위청용 박막 트랜지스터, 상기 유지 용량, 상기 구동용 박막 트랜지스터 및 상기 자발광 소 자를 형성하는 각 영역은 각 표시 화소에서 접속된 게이트 신호선촉에서부터 순서대로 배치되어 있는 표 시 장치이다. 또한, 상기 스위청용 박막 트랜지스터의 채널 길이 방향은 상기 게이트 신호선의 연장 방향에 대하여 경 사자 있는 표시 장치이다.

또한, 상기 구동용 박막 트랜지스터의 채널 길이 방향은 상기 구동 신호선 및/또는 상기 구동 전원선에 대하여 대략 수직인 표시 장치이다.

또한, 상기 스위청용 박막 트랜지스터의 능통총을 이루는 반도체막이 상기 게이트 전국과 복수회 교차하고 있는 표시 장치이다.

또한, 상기 구동 신호선과 상기 구동 전원선과는 상기 표시 장치의 표시 영역 에서 교차하지 않는 표시 장치이다.

또한, 상기 자발광 소자는 일렉트로 루미네센스 소자인 표시 장치이다.

발명의 구성 및 작용

본 발명을 EL 표시 장치에 채용한 경우에 대하며 이하에 설명한다.

도 1은 유기 EL 표시 장치의 표시 화소 영역의 평면도를 나타내고, 도 2의 (a)~(c)는 도 1 중 A-A선, B-B선 및 C-C선에 따른 단면도를 나타낸다. 또한, 도 3의 (a)에 본 발명의 TFT에 레이저광을 조시한 상태를 나타낸다.

본 실시에에서는 EL 표시 장치에 포함된 각 TFT(30, 40)는 게이트 전국을 게이트 점연막을 통하여 능동층 의 상층에 설치한 소위 톱 게이트 구조의 TFTOIG, 능동층으로서 a-SI막에 레이저광을 조시하여 다결정화 한 p-SI막을 이용하고 있다.

도 1에 도시한 비와 같이, 행 방향(도 1의 좌우 방향)에 게이트 신호선(51a, 51b, 51c)이 복수 라인 연장하고 있으며, 열 방향(도 1의 상하 방향)에 구동 신호선(53a, 53b, 53c)이 복수 라인 연장하고 있다. 이들의 양 신호선이 서로 교치하고 있으며, 이들 양 신호선에 의해서 둘러싸인 영역은 표시 화소 영역(11 0)으로, 그 각 표시 화소 영역(110)에는 EL 표시 소자(60), 스위청용 TFT(30), 유지 용량 및 EL 소자 구동용 TFT(40)가 배치되어 있다.

각 게이트 신호선(51a, 51b, 51c)이 연장하는 방향(행 방향)에는 복수의 표시 화소가 적색(R) ,녹색(B), 청색(B)을 1주기로 해서 반복하며 배치되어 있다. 그라고, 그 인접하는 각 게이트 신호선에 접속된 각 표시 화소는 인접하는 각 게이트 신호선끼리 서로 각 게이트 신호선이 연장하는 방향과 어긋나 배치되어 있는, 소위 델타 배열이다.

예를 틀면, 인접하는 게이트 신호선(51a)과 게이트 신호선(51b)에 주목하면 게이트 신호선(51a)에 접속되어 있는 각 표시 화소와, 게이트 신호선(51b)에 접속되어 있는 각 표시 화소가 본 실시예에서는 동일 색의 표시 화소로 보면, 각 게이트 신호선의 연장 방향에 서로 1.7 화소만큼 어긋나 배치되어 있다. 또한, 인접하는 게이트 신호선(51b)과 게이트 신호선(51c)에 대하여 보아도, 게이트 신호선(51b)에 접속되어 있는 각 표시 화소와, 게이트 신호선(51c)에 접속되어 있는 각 표시 화소와, 게이트 신호선(51c)에 접속되어 있는 각 표시 화소는 서로 각 게이트 신호선의 연장 방향에서 1.7 화소만큼 어긋나 배치되어 있다.

또한, 각 구동 신호선(52a, 52b, 52c)은 주로 열 방향으로 연장하고 있으며, 동일 색의 표시 화소에 접속 되어 있으며, 각 행의 표시 화소의 배열에 따라서 각 행마다 굴곡하며 좌우로 사행으로 배치되어 있다. 즉, 인접하는 행 방향의 표시 화소의 소정의 표시 화소분만큼 굴곡하며 요절을 반복하면서 주로 열 방향 으로 연장하고 있다. 그 소정 화소분인 사행 피치, 즉 사행의 피크와 피크와의 간격은 본 실시예의 경우 에는 대략 0.4 표시 화소이다.

또한, 각 구동 전원선(53a, 53b, 53c)은 열 방향에 배치되어 있으며, 다른 색의 표시 화소에 접속되어 있으며, 각 행의 표시 화소의 배열에 (따라서 각 행의 표시 화소의 우족 및 좌촉에 교대로 소정의 표시 화소 만큼 어긋나 배치되어 있다. 즉, 구동 전원선(53a)에 주목해보면, 게이트 신호선(51a)에 접속된 유리 표시 화소의 우촉에 배치되어 그 표시 화소의 타 소자 구동용 1대에 접속되며, 이어서 다음 행의 게이트 신호선(51b)에 접속된 유리 표시 화소의 자촉에 배치되어 그 표시 화소의 타 소자 구동용 1대에 접속되며, 이어서 다시 다음 행의 게이트 신호선(51c)에 접속된 유리 표시 화소의 우촉에 배치되어 그 표시 화소의 타 소자 구동용 1대에 접속되며, 이어서 다시 다음 행의 게이트 신호선(51c)에 접속된 유리 표시 화소의 우촉에 배치되어 그 표시 화소의 타 소자 구동용 1대에 접속되며, 이어서 다시 다음 행의 게이트 신호선(51c)에 접속된 유리 표시 화소의 우촉에 배치되어 그 표시 화소의 타 소자 구동용 1대에 접속되어 있으며, 각 행의 표시 전국 2에서 각 게이트 신호선과 교차하는 개소 근 방에서는 게이트 신호선에 대하여 대략 45° 경사자 배치되어 있다. 그 소정 화소만큼인 사행 패치, 즉시행의 피크와 피크와의 간격은 본 실시예의 경우에는 대략 1.2 표시 화소만큼이다. 또, 각 구동 신호선(52a, 52b, 52c)과, 각 구동 전원선(53a, 53b, 53c)과는 AI 등의 도전 재료로 이루어져 있으며 서로 단락 바지하기 위해서 교차하지 않도록 배치되어 있다.

또한, 각 게이트 신호선(51a, 51b, 51c)은 그 일부에 돌출부가 형성되어 있으며, 그 돌출부가 게이트 전국(11)이다. 이 게이트 전국(11)의 주된 연장 방향은각 게이트 신호선의 연장 방향에 대하여 비직각 방향이다. 즉, 게이트 신호선에 대하여 경사진 방향으로 돌출하여 연장되어 있다. 여기서, 게이트 전국의 주된 연장 방향이란 게이트 전국의 연장 방향의 길이가 가장 긴 부분의 연장 방향을 말하고, 도 1의 경우와 같이 게이트 신호선으로부터 일부가 하부 방향으로 돌출하고 있고, 그 앞의 부분이 우측 경사 하부 혹은 좌측 경사 하부 방향으로 연장하는 경우에는 이 연장하는 게이트 전국의 길이의 비율이 가장 큰 우측 경사 하부 또는 좌측 경사 하부 방향으로 연장하는 부분의 연장 방향을 말한다. 즉, 도 1의 경우, 게이트 선호선의 주된 연장 방향은 게이트 신호선에 대하여 대략 45° 우측 하부 방향 또는 좌측 하부 방향이다.

미하에, 게이트 신호선(51a)과 구동 신호선(52a)에 접속된 표시 화소에 형성된 스위칭용 TFT(30), EL 소 자 구동용 TFT(40) 및 EL 표시 소자(60)에 대하여 설명한다.

스위칭용 TFT(30)는 일부가 돌출하며 우측 경사 방향으로 연장한 게이트 신호선(51a)에 접속되어 있으며 게이트 신호가 공급되는 게이트 전국(11)과, 구동 신호선(52a)에 접속되어 있고 구동 신호, 예를 들면 영 상 신호가 공급되는 드레인 전극(16)과, EL 소자 구동용 TFT(40)의 게이트 전극(41)에 접속되어 있는 소 스 전국(13s)으로 이루어진다. 또, 기판(10) 상에 스위청용 TFT(30)의 p-SI막으로 이루어지는 능동층 (13)과 용량 전극(55)이 동시에 형성되며, 그 위에 게이트 절연막(12)을 통하며 유지 용량 전극선(54)이 게이트 전극(11)과 동일 재료로 동시에 형성되어 있다.

이 스위청용 TFT(30)의 p-SI막으로 이루어지는 능동총(13)은 「U」 자형으로 배치되어 게이트 전국(11)과 2회 교체하고 있고, 그 교차부에서 채널(13c)을 구성하고 있어, 소위 더블 게이트 구조를 이루고 있다.

이 각 채널(13c)의 채널 길이 방향은 게이트 전국(11)에 대하며 직교하여 배치되어 있으므로, 게이트 전국(11)과 마찬가지로 게이트 신호선(51a)에 대하며 대략 45°의 경사 방향으로 배치되어 있다.

이 때문에, 능등층의 p-\$[막을 비정질 실리콘막에 레이저광을 조시하여 다결정화할 때 선형의 레이저광의 장촉 방향이 게이트 신호선의 연장 방향과 동일한 경우 혹은 선형의 레이저광의 장촉 방향이 게이트 신호선의 연장 방향과 경우에서도 레이저광의 에너지가 균임하게 비정질 실리콘막에 조사될 수있다. 즉,도 3의 (a)에 도시한 바와 같이 레이저광은 채널의 접합부 예를 들면 점선원 A에서, 선형의레이저광의 단부의 에너지가 낮은 영역이 채널 접합부와 중첩하지 않게 되며, 입자 지름이 균일한 p-\$[막 월 2을 수 있기 때문에, 누설 전류의 발생을 방지할 수 있어 각 표시 화소의 스위청용 TFT(30)의 특성을 균임하게 할 수 있다. 따라서, 각 표시 화소의 구름용 TFT(40)의 게이트에 안정적으로 전압을 공급할 수있게 되며 변동이 없는 표시를 얻을 수 있는 EL 표시 장치를 제공할 수 있다.

또한, 게이트 신호선(51a)과 동일 재료로 이루어지며, 게이트 신호선(51a)에 병행하게 유지 용량 전국선 (54)이 배치되어 있다. 이 유지 용량 전국선(54)은 게이트 절면막(12)을 통하며 TFT(30)의 소소(13s)와 접속된 용량 전국(55) 간에서 전하를 촉적하여 용량을 이루고 있다. 이 유지 용량은 EL 소자 구동용 TFT(40)의 게이트 전국(41)에 인가되는 전압을 유지하기 위해서 설치되고 있다.

EL 소자 구룡용 TFT(40)는 스위청용 TFT(30)의 소스 전극(13s)에 접속되어 있는 게이트 전극(41)과, EL 소자(60)의 양극(61)에 접속된 소스 전극(43s)과, EL 소자(60)에 공급되는 구동 전원선(53b)에 접속된 드 레인 전극(43d)으로 이루어진다. 이 EL 표시 소자 구동용 TFT(40)의 채널 길이 방향은 구동 신호선(52a) 및 구동 전원선(53a)의 연장 방향에 대하여 수직으로 배치되어 있다.

또한, EL 소자(60)는 소스 전극(43s)에 접속된 양극(61a)과, 공통 전극인 음극(67) 및 이 양극(61)과 음 극(67) 간에 끼워진 발광 소자총(66)으로 이루어진다. 각 표시 화소에는 적색(R), 녹색(G), 청색(B)의 발광총 재료를 각각 중착법에 의해서 형성하고, 각 표시 화소마다 각 1색을 발광시킨다.

상습한 스위청용 TFT, 유지 용량, EL 소자 구동용 TFT 및 EL 소자는, 게이트 신호선촉으로부터 도면 중하부 방향으로 향하여, 이 순서대로 각 영역이 배치되어 있다. 이와 같이 배치함으로써, 열 방향의 발광총 간의 거리를 크게 할 수 있어, EL 소자의 각 색의 발광총을 증착할 때, 유입에 의한 민접하는 다른 색의 발광총과의 혼합을 방지할 수 있다.

게이트 신호선(51a)으로부터의 게이트 신호가 게이트 전극(11)에 인가되면 스위칭용 TFT(30)가 온이된다. 그 때문에, 구동 신호선(52a)으로부터 구동 신호가 EL 소자 구동용 TFT(40)의 게이트 전극(41)에 공급되며, 그 게이트 전극(41)의 전위가 구동 신호선(52a)의 전위와 동일 전위가 된다. 그리고 게이트 전극(41)에 공급된 전류치에 상당하는 전류가 구동 전원에 접속된 구동 전원선(53b)으로부터 EL 소자(60)에 공급된다. 그에 의하여 EL 소자(60)는 발광한다.

또, EL 소자(60)는 ITO 등의 투명 전국으로 이루어지는 양국(61), MTDATA로 이루어지는 제1 홀 수송총(62), IPD로 이루어지는 제2 홀 수송총(63), 퀴나크리돈 유도제를 포함하는 Bebq2로 이루어지는 발광총(64) 및 Bebq2로 이루어지는 전자 수송총(65)으로 이루어지는 발광 소자총(66), LIF와 AI과의 적충제 혹은 AI과 리톱(LI)과의 합금으로 이루어지는 음국(67)이 이 순서로 적총 형성된 구조이다. 이 EL 소자가각 색을 발광하기 위해서는, 발광총의 재료를 각 색에 따른 재료로 함으로써 가능하다. 또, 각 색을 도 I과 같이 R, 8, B를 발광시키기 위해서는, 우선 R의 발광 재료를 배치하는 개소에 개구부를 갖는 메탈 마스크를 양국 및 평탄화막 상에 재치하여 R의 발광 재료를 증착하고, 계속해서 6의 발광 재료를 배치하는 개소에 개구부를 갖는 메탈 마스크로써 6의 발광 재료를 증착하고 또한 B의 발광 재료를 배치하는 개소에 개구부를 갖는 메탈 마스크로써 8의 발광 재료를 증착하고 또한 B의 발광 재료를 배치하는 대로 색의 발광 재료를 증착하고 또한 B의 발광 재료를 대체하는 다른 색의 발광 재료의 유의되어 색을 증착하지 않도록 할 필요가 있다.

이하에, 본 발명의 EL 표시 장치에 대하여 도 2의 (a)~(c)에 따라 설명한다.

절면성 가판(10) 상에, CVD법을 미용하여 a-SI막(13, 43)를 성막한다. 그리고, 그 a-Si 막(13, 43)에 선형의 레이저광, 예를 들면 피장 300m의 XeCI 액시머 레이저 광을, 그 주사 방향이 기판(10)의 긴 변 방향과 일치하도록 일단으로부터 타단으로 추사하면서 조사하고, 용용 재결정화함으로써 다결정화하며 a-Si 막을 p-Si막으로 한다.

그라고, p-Si막(13, 43)을 각 TFT(30, 40)를 형성하는 위치에 포토리소 기술을 마용하여 섬 형상으로 잔 존시켜서 농동총(13, 43)을 형성한다. 그 때 동시에 스위칭용 TFT(30)의 농동총(13)에 나란하게, 유지 용량의 한쪽 용량 전극(55)을 형성한다. 그리고, 그 섬형화된 p-Si막을 포함하는 전면에 CVD법에 의해서 SIO,막으로 미루어지는 게이트 절연막(12)을 형성한다.

그 게이트 절면막(12) 상에 Cr, Mo 등의 고용점 금속을 스퍼터법으로써 성막하고, 그것을 포토리소 기술을 이용하여 스위청용 TFT(30)에 접속되는 게이트 신호선(51), 게이트 전국(11) 및 유지 용량 전국선(54)을 동일 재료로 동시에 형성한다. 이 유지 용량 전국선(54)은 각 표시 영역(110)에 형성된 용량 전국(55)의 상충촉에 있는 다른쪽의 각 전국을 접속하고 있다. 또한, 동시에 EL 소자 구동용 TFT(40)의 게이트 전국(41)을 형성한다. 또한, 동시에 소스 영역(13s)와 게이트 전국(41)이 접속되게 한다.

그리고, 능동층 중, 게이트 전극(11, 41)의 양측에 위치하는 개소에 게이트 절면막(12)을 통하며 이온 주 입법으로써 불순물을 도입하며, 소스 영역(13s, 43s) 및 드레인 영역(13d, 43d)을 형성한다. 스위칭용 TFT(30)의 소스 영역(13s) 및 드레인 영역(13d)에는 P 이온을 도입하여 n형 채널 TFT로 하고, EL 소자 구 통용 IFT(40)의 소스 영역(43s) 및 드레인 영역(43d)에는 B 이온을 도입하여 여행 채널 IFT로 한다. 또한, 스위형용 IFT(30)에는 게이트 전국(11)의 바로 이래의 채널 영역(13c)과, 소스 영역(13s) 및 드레인 영역(13d) 간에 소스 영역(43s) 및 드레인 영역(13d)의 불순률 농도보다도 낮은 영역, 즉 LDD(Lightly Doped Drain) 영역(13L)을 행성해도 된다.

게이트 신호선(51), 게이트 전극(11, 41) 및 유지 용량 전극선(54)의 상축에 SIQ막, SIN막 및 SIQ막을 연속하여 CYD법으로써 성막하여 3층으로 이루어지는 총간 절연막(15)을 형성한다.

그리고, 이 총간 접연막(15) 및 그 하총의 게이트 절연막(12)에, EL 소자 구동용 TFT(40)의 드레인 영역 (43d)에 대응한 위치에 컨택트홈을 형성한다.

그 후, 컨택트홈 및 총간 절면막(15) 상에 AI 등의 도전 재료를 성막하고 포토리소 기술에 의해 구동 신호선(52b) 및 구동 전원선(53b)를 형성한다.

구동 신호선(52b), 구동 진원선(53b) 및 총간 절면막(15) 상에 마크릴계의 감광성 수지, SOC와 동의 평탄성을 갖는 평탄화 절면막(17)을 형성한다. 이 평탄화 절면막(17), 총간 절면막(15) 및 게이트 절면막(12)을 판통하며, EL 소자 구동용 TFT(40)의 소스 영역(43s)에 대용한 위치에 컨택트홈을 형성한다. 그리고, 그 컨택트홈을 포함하여 그 상촉에 EL 소자(60)의 양국(61)을 IT이막으로 형성한다.

그 양극(G))의 상촉에는 제1 홉 수송총(G2), 제2 홉 수송총(G3), 발광총, 전자 수송총(G4)으로 미루머지는 발광 소자송(G6)이 적충되어 있으며, 또한 그 상부에 움극(G7)이 형성되어 있다.

미렇게 해서 제작된 각 TFT(30, 40) 및 EL 소자(60)가 매트릭스형으로 배치된 각 표시 영역(110)에 포함 되어 EL 표시 장치는 구성되어 있다.

또한, 구동 신호선(53a) 및 구동 전원선(52a)은 게이트 신호선(51b) 상에서 게이트 전국의 주된 연장 방향에 병행하게 배쳐되어 있다. 그 때문에, 구동 전원선(52a)과 구동 전원선(53a)을 단락시키지 않고 배치할 수 있음과 함께, 각 배선 및 표시 화소를 고밀도로 효율적으로 배치할 수 있다.

또, 본 실시에에서는 게이트 전국이 게이트 신호선에 대하여 45° 경사진 방향으로 돌출한 경우를 나타내 었지만, 이 각도는 45°로 한정되지는 않고, 채널과의 접합부와 레이저광의 장촉 방향이 위치하지 않은 방향이면 되며, 예를 들면 30° ~ 60°라도 좋다.

또한, 본 실시예에서는 구동 신호선의 시행의 피치를 0.4 표시 화소만큼으로 하였지만 본 발명은 그에 한 정되지는 않고 0.4 표시 화소 이상이면 좋고 또한 구동 전원선의 시행의 피치는 1.2 표시 화소에 한정되 지는 않고 1표시 화소 이상이면 되며, 비람직하게는 1.5 표시 화소 정도가 좋다. 인접하는 게이트 신호 선에 접속된 표시 화소는 해상도를 가장 높게 할 수 있도록 서로 1.5 표시 화소 어긋나 있는 것이 보다 바람직하다.

또한, 본 발명에서 '미 표시 회소만큼」 어긋나 있다고 하는 것은 행 방향의 1 표시 화소 피치만큼 어긋나 있는 것을 의미한다.

또한, 본 실시예에서는 능동층으로서 다결정 실리콘막을 이용하였지만 완전히 능동층 전체가 결정화되어 있지 않은 미결정 실리콘막을 이용해도 된다.

또한, 절연성 기판이란 유리나 합성 수지 등으로 이루어지는 절연성 기판, 또는 도전성을 갖는 기판 혹은 반도체 기판 등의 표면에 SiO,막이나 SiN 등의 절연막을 형성하여 기판 표면이 절연성을 갖고 있는 기판을 말한다.

또한, 본 실시에에서는 양국 및 P-Si막으로 이루어지는 용량 전국이 구동 신호선 및 구동 전원선과 중첩 하지 않은 경우를 LIET내었지만, 본 발명은 그에 한정되지는 않는다. 즉, 양국이 구동 신호선 또는 구동 전원선과 절연막 등을 통하여 중첩해도 되며, 그에 의하여 발광하는 면적을 크게 할 수 있어 밝은 표시를 얻는 것이 가능해지며 또한 용량 전국이 구동 전원선과 중첩하고 있어도 되며 그에 의하여, 상술한 실시 예와 같이 유지 용량 전국선과 용량 전국 사이에 형성되는 유지 용량 외에 구동 전원선과 용량 전국 간에 서도 총간 절연막을 통하여 용량을 형성할 수 있기 때문에 충분히 큰 유지 용량을 얻을 수 있다.

医罗马 宣播

상술한 바와 같이 본 발명에 따르면, 스위청용 IFT의 누설 전류를 억제하여 자발광 소자 구동용 IFT의 게 이트 전국의 전위를 일정하게 유지함으로써 EL 소자가 발광하는 휘도로 발광하는 EL 표시 장치를 제공할 수 있고, 또한 고밀도로 표시 화소 및 각 배선을 배치할 수 있는 표시 장치를 제공할 수 있다.

(57) 경구의 범위

청구항 1

게이트 신호선으로부터 돌출하여 이루어지는 게이트 전국의 주된 연장 방향이 상기 게이트 신호선의 연장 방향에 대하여 경사져 있는 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터.

청구한 2

제1항에 있어서, 능동층을 이루는 반도체막이 상기 게이트 전국과 복수회 교차하고 있는 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터

청구한 3

자발광 소자 및 상기 자발광 소자에 전류를 공급하는 EN이밍을 제어하는 스위칭용 박막 트랜지스터를 갖는 표시 화소와, 상기 스위칭용 박막 트랜지스터에 게이트 신호를 공급하는 게이트 신호선을 포함한 표시

'잠치에 있어서,

상기 게이트 신호선으로부터 통흡하며 이루어지는 게이트 전국의 주된 연장 방향이 상기 게이트 신호선의 연장 방향에 대하며 경사자 있는 것을 통점으로 하는 표시 장치

청구한 4

제3함에 있어서, 상기 표시 화소는 상기 자발함 소자에 전류를 공급하는 자발광 소자 구동용 박막 트랜지 스터를 더 포함하고 있는 것을 특징으로 하는 표시 장치

청구항 5

제3항 또는 제4항에 있어서, 상기 스위칭용 박막 트랜지스터에 구동 신호를 공급하는 구동 신호선과, 상 기 구동 신호에 따라서 전류를 상기 자발광 소자에 공급하는 구동 전원선이 상기 각 표시 화소 간에 상기 게이트 신호선과 교치하여 배치되어 있는 것을 특징으로 하는 표시 장치.

참구함.6.

제3항 또는 제4항에 있어서, 복수의 표시 화소를 행 방향으로 배열한 표시 화소군을 복수 행 포함하고, 인접하는 행의 각 표시 화소가 소정 화소분 어긋나 배치된 표시 장치에 있어서,

상기 구동 신호선은 상기 어긋남에 따라 사행(蛇行)으로 배치되고, 상기 사행 방향과 상기 게이트 전국의 주된 연장 방향이 대략 일치하고 있는 것을 특징으로 하는 표시 장치.

청구한 7

제4항에 있어서, 상기 스위칭용 박막 트랜지스터로부터 공급되는 신호를 유지하고, 상기 신호를 삭기 자발광 소자 구동용 박막 트랜지스터에 공급하는 유지 용량을 상기 양 박막 트랜지스터 간에 포함하는 것을 특징으로 하는 표사 장치.

청구함 8

제7항에 있어서, 상기 스위청용 박막 트랜지스터, 상기 유지 용량, 상기 구동용 박막 트랜지스터 및 상기 자발광 소자를 형성하는 각 영역은 각 표시 화소에 서, 접속된 게이트 신호선촉에서부터 순서대로 배치되 어 있는 것을 특징으로 하는 표시 장치.

청구항 9

제3항 또는 제4항에 있어서, 상기 스위청용 박막 트랜지스터의 채널 길이 방향은 상기 게이트 신호선의 연장 방향에 대하여 경사자 있는 것을 특징으로 하는 표시 장치.

청구한 10

제5항에 있어서, 상기 구동용 박막 트랜지스터의 채널 길이 방향은 상기 구동 신호선 및/또는 상기 구동 전원선에 대하여 대략 수직인 것을 특징으로 하는 표시 장치.

청구항 11

제3항 또는 제4항에 있어서, 상기 스위칭용 박막 트랜지스터의 능동층을 미루는 반도체막이 상기 게이트 전국과 복수회 교차하고 있는 것을 특징으로 하는 표시 장치.

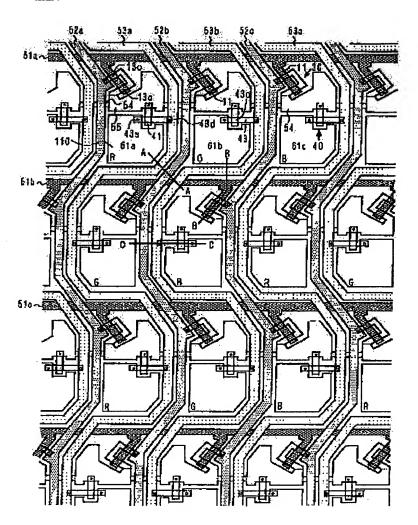
청구항 12

제5항에 있어서, 상기 구동 신호선과 상기 구동 전원선은 상기 표시 장치의 표시 영역 내에서 교치하지 않는 것을 특징으로 하는 표시 장치.

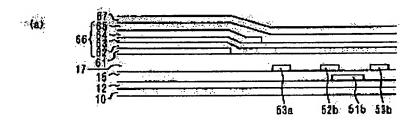
청구항 13

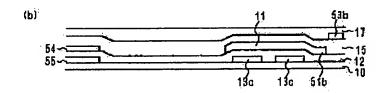
제3항 또는 제4항에 있어서, 상기 자발광 소자는 일렉트로 루미네센스 소자인 것을 특징으로 하는 표시 장치

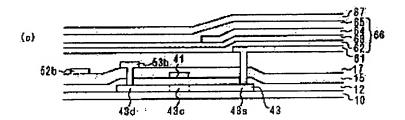
<u> 도</u>朗

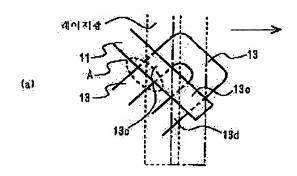


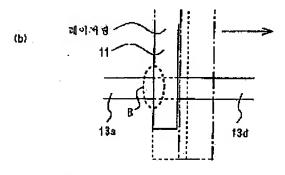
502

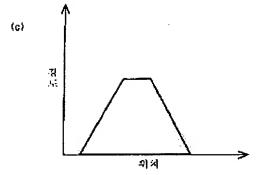


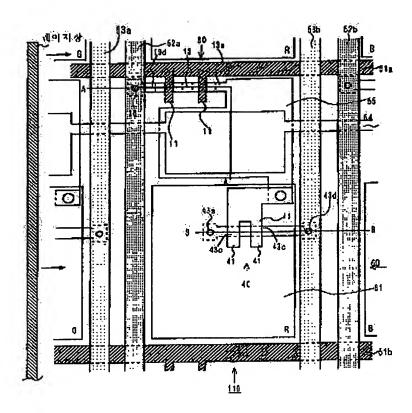




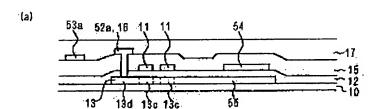


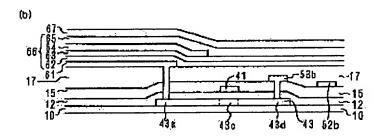






⊊₽5





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.